PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6 : H01L 21/00 — A1

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 96/21241

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 11. Juli 1996 (11.07.96)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP95/05153

(22) Internationales Anmeldedatum: 29. December 1995 (29.12.95)

(30) Prioritätsdaten:
195 00 239.3 — 5. Januar 1995 (05.01.95) — DE
195 46 990.9 — 15. December 1995 (15.12.95) — DE

(71) Anmelder (*für alle Bestimmungsstaaten ausser US*): STEAG MICROTECH GMBH DONAUESCHINGEN [DE/DE]; Hüfinger Strasse 35, D-78166 Donaueschingen (DE).

(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (*nur für US*): DURST, Johann [DE/DE]; Baumsatzstrasse 34, D-72124 Pliezhausen (DE). SIGEL, Holger [DE/DE]; Fischerstrasse 42, D-72124 Pliezhausen (DE). SCHULZ, Werner [DE/DE]; Abt-Johannes-Strasse 21, D-73434 Aalen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: CA, CN, FI, JP, KR, SG, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht
Mit internationalem Recherchenbericht.
Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

RTMP's copy
SG 9704625-4
PCT transl. (orig)
+ (FR)
+ IPER transl. + Annexes
+ Annexes transl (orig)

(54) Title: WET CHEMICAL TREATMENT INSTALLATION

(54) Bezeichnung: ANLAGE ZUR CHEMISCHEN NASSBEHANDLUNG

(57) Abstract

In an installation (20) for the wet chemical treatment of substrates (25) in a container (21) of treatment fluid (23), with a lifting device for inserting and removing at least one substrate holder (17) and the substrates, continuous lifting in and out is attained in that the lifting out device has a first transport slide for the substrates (25) and a second transport slide for the substrate holder (17).

(57) Zusammenfassung

Bei einer Anlage (20) zur chemischen Naßbehandlung von Substraten (25) in einem ein Behandlungsfluid (23) enthaltenden Behälter (21), mit einer Aushubvorrichtung zum Ein- und Ausbringen wenigstens eines Substratträgers (17) und der Substrate (25) wird ein kontinuierliches Aus- bzw. Einheben dadurch erreicht, daß die Aushubvorrichtung einen ersten Transportschlitten für die Substrate (25) und einen zweiten Transportschlitten für den Substratträger (17) aufweist.

